PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

63-150215

(43) Date of publication of application: 22.06.1988

publication of application

(51) Int. CI.

A61K 7/11

(21) Application number: 61-296176

(71) Applicant: KAO CORP

(22) Date of filing:

12. 12. 1986

(72) Inventor: AKIMOTO KEIICHI

ANDO YOJI

(54) HAIR COSMETIC

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a hair cosmetic extremely stable with time and exhibiting excellent hairsetting effect without degrading the feeling of hair by applying to hair and rinsing with water, by using an ampholytic polymer, a watersoluble inorganic salt and xanthan gum. CONSTITUTION: The objective cosmetic contains (A) 0.1W20wt. % ampholytic polymer insoluble in water and soluble in 10% salt solution as 0.1wt.% at 20°C, e.g. a copolymer of an acidic vinyl monomer (e.g. acrylic acid) and a basic vinyl monomer (e.g. diethylaminoethyl methacrylate), (B) 0.1W30wt.% water-solu ble inorganic salt (e.g. sodium sulfate, potassium chloride, etc.) and (C) 0.1W5wt.% xanthan gum. A good conditioning effect can be attained by further compounding 0.1W10wt. % cationic surfactant of formula (one or two of R6WR9 are 8W22C alkyl or hydroxyalkyl and the remainders

are 1W3C alkyl, benzyl, etc.; X is halogen or 1W2C alkylsulfuric acid residue).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's

decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 150215

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)6月22日

A 61 K 7/11

7430-4C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全11頁)

②特 願 昭61-296176

②出 頭 昭61(1986)12月12日

砂発 明 者 秋 本 桂 一 千葉県船橋市中志津3-28 花王志津社宅

砂発 明 者 安 藤 洋 司 千葉県船橋市高野台1-13-11

⑪出 願 人 花 王 株 式 会 社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

砂代 理 人 弁理士 有賀 三幸 外2名

明 紙 警

1. 発明の名称

毛婴化粧料

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 次の成分(A)、(B) かよび(C)
 - (A) 20℃で0.1重量が濃度としたとき、

1.0 重量多食塩水溶液に可溶で、水に不溶

な両性高分子

0.1~20重量多

(B) 水溶性無機塩類

0.1~30重量%

(C) キサンタンガム

0.1~5重量多

を含有することを特徴とする毛髪化粧料。

- 2. 両性高分子が、配性ビニル単量体と塩基性 ビニル単量体の共重合物である特許請求の範 囲第1項記載の毛髪化粧料。
- 3. 両性高分子が、両性ピニル単遺体の重合物

である特許請求の範囲第 1 項記載の毛髪化粧料。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は毛髪化粧料、更に詳しくは、両性 高分子、水溶性無機塩及びキサンタンガムを 含有し、毛髪に適用後水ですすぐことにより、 毛髪の感触を摂うことなく、優れたセット性 を示すと共に、経日的に極めて安定な毛髪化 粧料を提供するものである。

〔従来の技術およびその問題点〕

毛髪のスタイルは美容上最も重量なポイントの一つであり、各種美容処理がおこなわれている。例えば一時的な処理法としては、毛髪をカーラーに巻いて乾燥させたり、ドライ

- 3 -

が得られ、しかも毛髪の感触を損わないこと を見出し、先に特許出願した(特顯昭 6 0 -217514 号)。

しかしながら、上記のような水溶性塩を多量に含む系においては、両性高分子の溶解度が低下し、経日的に析出して外観を扱ねるという問題点があつた。

[問題点を解決するための手段]

そこで、本発明者らは、斯かる問題点を解 決すべく、更に研究を行つた結果、従来増粘 剤として使用されているキサンタンガムを配 合すると、両性高分子と水群性塩類を含む系 を安定化できると、しかもこの配合によつて 使用感が向上されることを見出し、本発明を 完成した。 おり、これを毛髪上に盗布又はエアゾルとして付着させることによりヘアスタイルの形成 /維持がなされてきた。

しかしながら、従来の毛髪化粧料は、ヘアスタイルを維持するためには大量の高分子物質を毛髪上に付着させる必要があり、また毛髪上に付着した高分子物質はその表面張力が毛髪の臨界表面張力より高いため毛髪上に小塊となつて島状に付着するため、毛髪の感触を非常にゴワゴワさせ、良好な櫛通り性が得られないという欠点があつた。

かかる現状において、本発明者らは鋭意研究を行つた結果、特定の両性高分子と水溶性 塩類を含む毛髪化粧料を毛袋に適用後、洗い流すことにより優れたスタイル保持/形成性

- 4 -

すなわち、本発明は、次の成分(A)、(B)およ び(C)

- (A) 20 ℃で 0.1 重量 が 強度としたとき、
- 1 0 重量 s 食塩水溶液に可溶で、水に不溶

 2 両性高分子
 0.1 ~ 2 0 重量 s
- (B) 水溶性無機塩類 0.1~30 重量 #
- C) キサンタンガム 0.1~5 重量を を含有することを特徴とする毛髪化粧料を提供するものである。

本発明に用いる(A)成分の両性高分子は酸性 ピニル単量体と塩基性ピニル単量体とを共重 合させることにより、また両性単量体を重合 させることにより、あるいは合成または天然 の高分子にその性質に応じて酸性基、塩差性 基、酸性基と塩基性基の両者あるいは両性基 を導入することにより製造することができる。 いずれの場合も正珠の電荷がほぼ 0 に等しく、 分子量が 5 0 0 ~ 5 0 0 万、より好適には 5,000~ 5 0 万の範囲であるのが好ましい。

本発明に用いる両性高分子の代表例を示せば以下のとおりである。

(1) 酸性ピニル単量体と塩基性ピニル単量体と
の共重合物

典型的なものとしては、酸性ビニル単量体 又はその塩45~55をルチ、塩基性ビニル 単量体又はその塩45~55をルチからなる 単量体混合物を、公知のラジカル重合開始剤 の存在下で、また公知の促進剤の存在下ある いは不在下150でで共重合することにより 得られる両性共重合体を挙げることができる。

- 7 -

一塩基酸及びイタコン酸、マレイン酸、フマール酸の如き不飽和二塩基酸、及びこれらのモノエステル等を挙げることが出来る。また、それらの塩としては、ナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩等が挙げられる。

塩基性ピニル単量体とは、1分子中に1級 アミノ基、2級アミノ基、3級アミノ基等の 塩基性基と、重合可能なピニル基とを有する 化合物であつて、例えば、ジメチルアミノエ チルメタクリレート、ジエチルアミノエチル メタクリレート、ジスチルアミノエチル リレート、ジエチルアクリレート、 ジメチルアミノアクリルアミアクリルアミアのピルアクリルアミノアのピルアクリルアミノア・ ジメチルアミノアのピルアクリルアミド、2 ことにいりモル比はそれぞれのピニル単量体が1分子中に1つの取性基または塩基性基を有する場合をいい、1分子中に複数個の取性基または塩基性基を有する単量体の場合は、正味の電荷がほぼ0となるより適宜モル比を調整する。

酸性ピニル単量体とは、1分子中にカルポキシル基、スルホン酸基、リン酸基などの酸性基と、重合可能なピニル基を有する化合物であつて、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、ピニル安息香酸、2・アクリルアミド・2・メチルプロパンスルホン酸、アリルスルホン酸、メタリルスルホン酸、等の不飽

- 8 -

- ピニルピリシン、4 - ピニルピリシン、シメテルアリルアミン、ジアリルメテルアミン等かよびその4級化物を挙げることが出来る。4級化物とは、水素化物、メテル化物、エテル化物等であつて、対アニオンが塩素イオン、臭素イオン等のハロゲンイオン、水酸基イオン、メチル硫酸基等である化合物が挙げられ

共重合反応は従来公知の方法、例えば、現 状重合、水溶液重合、逆相感濁重合、沈澱重 合などの方法により遂行することができ、反 応温度は通常ラシカル重合が行なわれる公知 の範囲で良いが、一般に20~150 ででラ シカル重合開始剤の存在下において円滑に行 なわれる。

この重合にあたつて、酸性ピニル単量体及 び塩基性ピニル単量体以外に、酸性ピニル単

-11-

両性単量体を、ラシカル重合開始剤の存在下 で20~120℃の温度範囲で重合して得ら れる両性重合体が挙げられる。

(式(I)中、 R₁、 R₄、 R₅は水素原子又はメチル 基、 R₅、 R₅はメチル差又はエチル差であり、 Aは -O- 又は -NH-、Xは -CO₅、 -SO₅ 又は -PHO₅ であり、 m、 n は 1 ~ 3 の監数である。)

一般式(I)で要わされる両性単量体は、適当なアクリル酸もしくはメタクリル酸のアミノアルキルエステルあるいはアミノアルキルアミドとラクトン、サルトンまたは環状ホスファイドとの反応によつて合成することができ

量体及び塩茜性ビニル単量体と共重合可能な他のビニル単量体を任意の第3成分として対しるのできるが、全単量体に対しるのであるととが必要である。とれらビニル単量体はラジカル重合開始であるにより重合可能なモノビニル化合物であるので、サールのアクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、メタクリルで、メタクリルで、アクリルで、アクリルで、アクリルで、アクリルで、アクリルで、アクリルで、アクリルで、アクリルで、アクリルで、アクリルで、アクリルで、アクリルで、アクリルで、アクリルで、アクリルで、アクリルなどが挙げられる。

(2) 両性単量体の重合物

典型的なものとして一般式(I)で表わされる

-12-

る。

とれらの化合物としては、例えば3 - ジメ チル(メタクロイルオキシエチル)アンモニ ウム・プロパンスルホネート、3 - ジメチル (メタクロイルアミドプロピル)アンモニウ ム・プロパンスルホネートなどを挙げること ができる。

重合反応は従来公知の方法、例えば、塊状 重合、水溶液重合、逆相懸濁重合、沈澱重合 などの方法により送行することができ、反応 温度20~150℃でラジカル重合開始剤の 存在下において円滑に行なわれる。

ラジカル重合開始剤としては、過硫酸ナト リウム、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウ ム、2,2・アソピス(2・アミジノプロパ ン)二塩酸塩、過酸化ペンソイル、過酸化水 素、過酢酸ナトリウム、ヒドロ過酸クメン、 アソピスイソプチルニトリルなどが使用され る。ラジカル重合開始剤の使用量はその種類 により差はあるが、一般に全単量体に対し 0.01~5重量多程度が好適である。

本発明において使用する側成分の水溶性無機塩としては塩酸、硫酸、硝酸等の無機酸のアルカリ土類金属若しくはアルカリ金属、アルカリ土類金属若しくはアルミニウム塩が挙げられる。これらの無機塩のうち好ましいものとして硫酸カリウム、硫酸アトリウム、硫酸カリウム、硝酸アトリウム、硝酸カルシウム、硝酸アルミニウム、塩化カリウム、塩化ナトリウム、

-15-

カルポキシエチルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、カルポキシメチルセルロース、及び安定化剤として一般に使用されているポリピニルアルコール、ポリアクリル酸ナトリウムについてその安定化用を試験したが、何れのものも充分な効果は得られなかつた。

本発明において、両性高分子の最は全組成物中の1~20重量を、より好ましくは0.5~5重量をである。0.1重量を以下では十分を効果が得られず、また20重量を以上では均一を組成物を得るのが困難となる。水溶性無機塩の量は0.1~30重量を、より好ましくは1~10重量をである。0.1重量を以下では両性高分子が溶解しにくく、また30重

塩化マグネシウム、塩化カルシウム、塩化T
ルミニウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、
炭酸アルミニウムが挙げられ就中、特に硫酸
ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、
塩化カリウム、塩化ナトリウムが挙げられる。

また、CD成分のキサンタンガムは、炭水化物をキサントモナス属菌を用いて発酵させて得られる高分子の多糖類であり、一般に、その1 多水溶液は750~5,000 cps の粘度を示す。

本発明において系を安定にするためにはキサンタンガムが特異的であり、他の公知の増 粘物質、すなわちカラグナート、アラピアゴム、ガーガム、ローストピーンガム、エチルセルロース、ヒドロギシエチルセルロース、

- 16 -

置る以上ではすすぎ時に塩が残留し、感触を 損なう。キサンタンガムの量は 0.1~5 重量 が、より好ましくは 0.3~1 重量がである。 0.1 重量が以下では十分な効果が得られず、 また5 重量が以上では強布時にスメリ感が現れ、感触を損なう。

本発明の媒体は本質的に水、あるいは少量の低級アルコールを含む水性アルコール溶液である。 pH は必要に応じて取、アルカリあるいは緩衝剤を用いて3~11、より好ましくは5~9に調整される。この際、毛髪化粧料原液において両性高分子が完全に溶解し、希釈したとき不溶となつて析出するよう pH を調整することが肝要である。すなわち、例えばpH 7 のとき正味の電荷がほぼ 0 の両性高分子

を著しく酸性あるいはアルカリ性の媒体に溶解すると、それぞれ実質的にカチオン性あるいはアニオン性高分子となるため、希釈して も高分子は析出せず、セット効果は得られない。

利型としては透明液状、ローション状、乳液状、泡状エアソール(ムース)などが可能であり、特に制限はない。ムースとする場合、噴射剤としてはフルオロカーボン、液化石油ガス、ジメチルエーテル等を単独あるいは混合物として1~20度量をの割合で、すなわち内圧が20~6.0%/cm² Gとなるよう用いるのが好きしい。

本発明の組成物中には、上記成分の他に、 本発明の効果を妨げない限度内(0.1~10

- 19 -

性シリコーンオイル、エポキン変性シリコーンオイル、アミノ変性シリコーンオイル、アミノ変性シリコーンオイル等のシリコーン
誘導体等の化粧用油脂類を添加することができる。更にこれらの油脂類を乳化安定化するために乳化剤を添加することができる。乳化剤としてはアニオン性、両性、カチオン性、
非イオン性のいずれの界面活性剤も使用する
ことができる。

特に下記一般式(II)で示されるカチオン界面 活性剤を 0.1~10重量が、より好適には 0.2~5重量がの割合で用いると良好なコン デイショニング性が得られるので好ましい。

$$\begin{bmatrix}
R_{0} & & & \\
R_{7} & & & \\
R_{0} & & & \\
\end{bmatrix}^{+} X^{-} \qquad (II)$$

- 20 -

(式中、R₆, R₇, R₆及びR₆の1~2個は炭素数8~22の直鎖もしくは分岐鎖のアルキル基又はヒドロキンアルキル基を示し、残余は炭素数1~3のアルキル基、ヒドロキシアルキル基、ペンジル基又は合計付加モル数10以下のポリオキンエチレン基を示し、Xはハロゲン原子又は炭素数1~2のアルキル硫酸基を示す)

さらには、ポリオキシエチレンアルキルエーテル等の非イオン性界面活性で HLB 1 0 ~ 2 0 のものを 0.1 ~ 5 9 用いると乳化が安定化し好ましい。

また商品価値を高めるために否料、あるいは色素を添加しても良い。 さらに組成物の経 日的変質防止のため防腐剤あるいは酸化防止 剤、さらにグリセリン、プロピレングリコー 〔実施例〕 ル等の調湿剤を添加することができる。

[作用及び発明の効果]

本発明の両性高分子は、いわゆる塩入効果 を示し、製品状態では密解しているが、毛髪 に適用後水ですすぐと塩濃度が低下するため、 不溶性となつて毛髪に沈澄し、セット性を示 すものと思われる。

本発明の毛髪化粧料はヘアスタイルの形成 と維持に優れ、しかもペタッキ等の不快な感 触がないため、男女、年令層を問わず巾広い 使用が期待できる。更にキサンタンガムの効 果により、使用感、外観、品質の経時安定性 が向上し、化粧料としての商品価値が極めて 向上される。

-23-

トを付けた18セパラプルフラスコに30 W/V ものソルピタンモノステアレートを含 む460配のヘキサンを入れ、60℃で加熱 容解する。次いで、水609、2-アクリル アミド・2-メチルプロパンスルホン酸 50.00、シメチルアミノエチルメタクリレ - 1 3 7.9 g 、 さらに 2 , 2' - アソピス (2 - アミシノプロパン)二塩酸塩0.099を仕 込む。温度を62℃に上げ、8時間重合を行 5。 冷却後、 デカンテーションにてヘキサン を除去し、波圧乾燥して両性高分子を得た。 合成例3

投拌機,温度計,選流冷却器及び滴下ロー トを付けた500㎡セペラブルフラスコに水 1509、メタクロイルオキシエチルトリメ

次に両性高分子の合成例と本発明の実施例 を挙げて説明する。

合成例 1

提拌機、温度計、湿流冷却器及び演下ロー トをつけた300配セパラブルフラスコに、 20℃以下で水14368、ジメチルアミノエ チルメタクリレート3448、メタクリル酸 1898を仕込み、過硫酸アンモニウム 0.063 8、 亜硫酸水素ナトリウム 0.0268 を加えて、 昇温し、35℃で5時間重合したのち、さら 化65℃で30分熟成する。次いでとれを多 量のアセトン中に投入し両性高分子を得た。 合成例2

提拌機、温度計, 遠流冷却器及び渡下ロー

- 24 -

チルアンモニウムクロライド 4 5. 4 8 、 p = スチレンスルホン酸ソーダ399、過硫酸 アンモニウム 0.063%、 亜硫酸水素ナトリウ ム 0.0 2 6 9 を 加えて 昇温 し、 3 5 ℃ で 5 時間・ 重合したのち、さらに65℃で30分熟成す る。次いでこれを多量のアセトン中に投入し、 两性高分子を得た。

合成例 4

提拌機,温度計,還流冷却器及び摘下ロー トを付けた500៧セパラブルフラスコに、 水1008、メタクリルアミドプロピルトリ メチルアンモニウムクロライド50.0%、3 - メタクリルプロパンスルホン酸カリウム 4 8.5 %、過硫酸カリウム 1.0 %を仕込み、 温度を65℃で9.5時間重合を行なり。冷却 後、多量のアセトンに投入して両性高分子を 得た。

合成例 5

提拌機,温度計,還流冷却器及び滴下ロートを付けた50 ml セパラブルフラスコに3・シメチル (メタクロイルオキシエチル) アンモニウム・プロパンスルホネート5 g、水20g、過硫酸カリウム0.025gを仕込み、65 Cで10時間重合を行なつた。これをメタノールに投入し両性高分子を得た。

合成例 6

3 - シメチル(メタクロイルアミドプロピル) アンモニウム・プロパンスルホネート 5 g、水 2 0 g、 過硫酸カリウム 0.0 2 5 g を用い、合成例 5 と同様に反応させて両性高分子

- 27 -

触及び乾燥後の感触を評価した。

爽施例1

第1次に示す組成の毛髪化粧料を調製し、 その外観、使用感及び経日安定性を調べた。 その結果は第1次に示すとおりであり、キサンタンガムを含む本発明品は外観、経日安定 性において優れており、しかも使用感及びセット性も良好であつた。

以下余白

を得た。

以下の実施例1~3において、毛髪化粧料の性能評価は次の方法によつて行つた。なお、用いた合成例1~6の両性高分子はいずれも20℃で0.1重量が決度としたとき、10重量が決定としたとき、10重量が決定である。

(1) 外額/経日安定性

試料は70℃でプロペラ攪拌により約 300 xpm で調製し、調製直後と、40℃ で30日間保存後の試料の状態を肉眼で判 定した。

(2) 使用感

水でぬらした長さ18m、重さ159の 毛束に、(1)と同じ方法で調製した試料を3 9 盗布し、温水で20 秒間すすいだ時の感

- 28 -

-		ŧ	7	ĸ						
	4	В	ບ	Ω	ы	ſžų	G	н	I	J
氧化ステブリルメチルアンモニウム	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2 1	2.0	20	2.0	2.0	20	20	2.0	2.0	2.0	2.0
タリオキシエチレン (20)ステブリルエーテル	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
年 苗 分 子(合成例1)	3.0	30	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
¥	100	1 0.0	100	1 0.0	1 0.0	100	1 0.0	1 0.0	100	100
IECユニセルQP52000 (ヒドロキシエチルセルロース)		1.0							•	
トローオ7000(メチルセルロース)			1.0							
チーセノールDG30(おりピニルブルコール)				1.0						
5ーポポール 94.1 (カルポキシピニルポリレー)					1.0					
ひんまキシメチアセプロース						1.0				
4 1 A							1.0			
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *								1.0	0.1	9
1 数 水	級	政	級	强	戡	戏	强	政	政	***
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
調製直後の外観	0	×	×	×	×	×	٥	0	0	4
40℃経日安定性	×	×	×	×	×	×	×	0 -	0	0

3.0

0. 3

0.1

(注) 調製直後の外観:

〇 均一でなめらか

△ 凝集分散

× 凝集分離

▲ ヌメリがある

経日安定性:

〇 安 定

× 分 艎

夹施例 2

下記組成の毛髪化粧料を調製し、評価した 結果、外観,安定性,使用感,セット性とも に良好であつた。

(組成)

两性高分	子 (合成例1のもの)	1.0 (重量多)
食	塩	8. 0

- 3 1 -

塩化システアリルシメチルアンモニウム	0. 3
キサンタンガム	0. 1
POE オクチルドデシルエーテル (20E.〇.)	0. 5
ヘキサテンルアルコール	0.3
エタノール	5. 0
香 料	0. 1
* ·	パランス
ジクロロジフルオルメタン	7.0
液化石油ガス (3.5 kg/cm²)	3. 0
原液 pH 6.3	٠.

実施例4

下記組成の毛髪化粧料を調製した。この組 成物は安定で、良好な使用感とセット性を示 し、さらにとれに毛髪トレス19を浸渍し、 15分間放置した後流水中ですすいで風乾し

塩化ステアリルトリ	リメチルアンモニウム

0. 5 キサンタンガム

ポリオキシエチレンラウリルエーテル (20E.O.) 0.4

プロピレングリコール 3.0

パランス 水

pH 6. 2

料

実施例3

下記組成のエアソールフォームタイプの毛 髪化粧料を調製し、評価した結果、安定性。 使用感、セット性ともに良好であつた。

(組成)

両性高	分子(合成例2のもの)	20(重量多)
食	塩	1 0.0
塩化セチ	ルトリメチルアンモニウム	0. 5

- 32 -

た結果、毛髪が渡く、ムラなく染まつた。な ⇒、下記組成から両性高分子を除いた組成物 を用いて同様に毛髪を処理したが、染まりが うすく、ムラが生じた。

(組成)

両 性 高 分 子 (合成例2のもの)	1.5 (重量多)
食 塩	5. 0
キサンタンガム	0. 5
ペーシックプラウン16 (C.I.12250)	0. 1
0.1 N 塩酸	pH 6.5 に調整
7 k	パランス

夹施例 5

the reserve of the respect to the Artist Con-

下記組成の毛髪化粧料を調製した。この組 成物は安定で良好な使用感とセット性を示し、 さらにとれを白髪踸じりの毛髪トレス18に

強布し、2分間放留したのち、流水中ですすいて風乾した結果、白髪は全く認められなくなった。なお、下記組成から両性高分子を除いた組成物を用いて同様に毛髪を処理したが、全く楽まらなかつた。

(組成)

两性高分	子(合成例2のもの)	1.5 (重量多)
食	塩	5. 0
ソフタノー (日本触媒:	ル90 以2級アルコールエトキンレート)	1.0
キサンタ	ンガム	1. 0
カーポン	プラック	1. 0
香	料	0. 1
プロピレ	ンクリコール	3. 0
0. 1 N 塩	酸	pH6.5に調 <u>整</u>
水		パランス

- 3 5 -